

## 〈P49〉

RuO<sub>2</sub>-TiO<sub>2</sub> 박막 전극체의 표면 미세구조가  
전극체의 전기화학반응에 미치는 영향  
The Effect of the Surface Microstructure of RuO<sub>2</sub>-TiO<sub>2</sub>  
Thin-Film Electrode on Electrochemical Reaction  
고두상, 김원중  
서울시립대학교 재료공학과

열분해법으로 제조된 박막의 표면은 공정방법에 따라 다르게 나타나며 표면의 미세구조는 전기화학적 특성 및 박막의 사용수명과 관계가 있다

본 연구에서는 불용성 촉매전극인 ruthenium oxide-titanium oxide 박막을 titanium 기판위에 dip-coating과 열분해 법으로 형성시켜 박막의 표면미세구조가 전극체의 전기화학적 반응에 미치는 영향을 살펴보았다. 기판의 전처리와 coating시의 dipping speed 가 기판의 표면미세구조에 미치는 영향과 표면미세구조와 촉매전극체로서의 효율과의 관계를 고찰하였다. 기판의 표면미세구조는 제조방법에 크게 의존하는 것과 표면의 미세구조가 전극체로서의 효율과 연관이 있음을 알 수 있었으며, ruthenium content의 변화 또한 표면의 미세구조에 영향을 미치는 것을 확인하였다

## 〈P50〉

기공성 세라믹스에 연속적인 제올라이트의 코팅  
Continuous Zeolites Coating on A Porous Ceramics  
하종필, 서동남, 정미정\*, 문인호\*, 조상준\*, 송종택\*\*, 김의진  
한서대학교 무기재료공학과 PAIM연구실  
\*(주)신성이엔지 기술연구소  
\*\*단국대학교 재료공학과

다공성 세라믹 기질에 제올라이트의 코팅은 기체 분리용 membrane으로 매우 효과적이다 수열합성법으로 NaX 제올라이트를 다공성 cordierite와  $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>의 표면에 코팅하는 과정에서 H<sub>2</sub>O/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 몰비를 200~1000으로 증가시키면서 코팅 특성의 변화와 코팅 속도를 측정한 결과 몰비가 감소할수록 코팅층에 NaA 제올라이트의 존재비가 증가하였으며, 코팅층의 형성 속도는 증가하였으며, H<sub>2</sub>O/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 1000 몰에서는 반응 9일에 매우 치밀하고 균일한 NaX 제올라이트 코팅층을 얻을 수 있었다. 반응온도는 90~120°C까지 증가시키면서 실험한 결과 반응온도의 증가에 따라서 코팅층의 형성속도는 크게 증가하였으나 NaA와 NaP 제올라이트의 존재비가 증가하였다